ANF Ecole de Microélectronique IN2P3 2020 - 12 au 16 octobre En visioconférence

Lundi 12	09:00	Méthodologies de conception	Xavier Lliopart (CERN)
	10:30		, ,
		Pause	
	10:45	Méthodologies de conception	Xavier Lliopar† (CERN)
	12:15		
Mardi 13	09:00	Outils collaboratifs CLIOSOFT	Pedro Pires (CLIOSOFT)
	10:30		
		Pause	
	10:45	tes environmentents radiatifs hardress er tears principality er fers sur les composants	Frédéric Wrobel (Université Montpellier)
	12:15		
Mercredi 14	09:00	Les technologies émergentes en dessous de 65 nm	Paul Malisse (IMEC)
	10:30		
		Pause	
	10:45	L'utilisation de la technologie 28nm dans nos disciplines	Valério Re (INFN)
	12:15		
Jeudi 15	09:00	Ultra-high-TID effects on nanoscale CMOS technologies	Giulio Borghello (CERN)
	10:30		Sidile Bolghelle (SERIV)
		Pause	
	10:45	Ultra-high-TID effects on nanoscale CMOS technologies	Giulio Borghello (CERN)
	12:15		
Vendredi 16	09:00	Etat de l'art des technologies 3D en microélectronique	Gabriel Pares (CEA/LETI)
	10:30		out for fall of (delvi be fry
		Pause	
	10:45	Infos Réseau microélectronique IN2P3	C. Colledani / S. Manen / E. Bechetoille
	12:15		
·			